

МАЛОГАБАРИТНАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ, УДАЛЕНИЯ ФОТОРЕЗИСТА И СТЕРИЛИЗАЦИИ

ПЛАЗМА ТМ 4

Назначение: Плазмохимическое удаление фоторезиста и очистка органических примесей на пластинах, а также стерилизация медицинских, в том числе термолабильных инструментов.



Особенности:

- Групповая обработка 20 пластин \varnothing 100, 150 мм, размещенных в кварцевой лодочке;
- Стерилизация медицинских инструментов, приспособлений, ёмкостей, посуды и т.д.;
- Рабочие газы: O_2 , N_2 ;
- Поддержание стабильного ВЧ разряда в диапазоне рабочих давлений 10-100Па;
- Микропроцессорная система управления;
- Форвакуумная система откачки;
- Мощность потребления не более 4,5 кВт;
- Возможность встраивания в чистую комнату.

